## 特許協力条約

今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。

PCT

## 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人

REC'D	2.0	OCT	2005
WIPO			PCT

の書類記号 148901-189	THE TENT OF CITY DESCRIPTION OF THE PROPERTY O	Treat 41050my acc.
国際出願番号 PCT/JP2004/013922	国際出願日 (日. 月. 年) 24. 09. 2004	優先日 (日.月.年) 24.09.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. 7 H01L21/26	i, 21/31, 35/28, 35/30	
出願人(氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社		
1. この報告書は、PCT35条に基づき、 法施行規則第57条 (PCT36条) の	この国際予備審査機関で作成された国際予 規定に従い <del>送付す</del> る。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	と合めて全部で3 ページ	<b>ジからなる。</b>
3. この報告には次の附属物件も添付され a. ▼ 附属普類は全部で1		
T control of the cont	礎とされた及び/又はこの国際予備審査権 P C T 規則 70. 16 及び実施細則第 607 号&	機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 ≥照)
「 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		<b>開示の範囲を超えた補正を含むものとこの</b>
b. 「 電子媒体は全部で		(電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充棚に示す。 ブルを含む。(実施細則第 808		による配列表又は配列表に関連するテー
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	:合む。	
<ul><li></li></ul>	役告の基礎 E又は産業上の利用可能性についての国際	予備案査報告の不作成
「 第IV欄 発明の単一性の	<b>沙</b> 欠如	
▼ 第V棚 PCT35条(2) は けるための文献	に規定する新規性、進歩性又は産業上のF PRANTER	1月可能性についての見解、それを裏付
「第VI棚 ある種の引用文		•
「 第VII欄 国際出願の不備		

国際予備審査の請求費を受理した日 22.07.2005	国際予備審査報告を作成した日 04.10.2005			
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 宮崎 図子 4 L 9277			
東京都千代田区設が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3498			

第四個 国際出願に対する意見

第	I 概	報告の基礎			
1.	<i>- σ</i>	国際予備審査報告は、下配に示する	4合を除くほか	国際出願の食語を基礎と	· 1
	_	この報告は、 語に それは、次の目的で提出された翻訳 PCT規則12.3及び23.1(b)に PCT規則12.4にいう国際公開	よる翻訳文を基 R文の言語である いう国際調査 1	を礎とした。	
		報告は下記の出願 <b>告類を基礎とし</b> 上用紙は、この報告において「出願			もづく命令に応答するために提出され
•	Γ	出願時の国際出願書類			,
	V	明細書			
		第1-16	ページ、	出願時に提出されたもの	
		第	ページ*、 ページ*		付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	_				刊りで国際予備審査機関が支承したもの
•	V	hita ta a destret	-417	allements and the late of the	
		第 <u>2-11</u> 第			
					付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第	項*、	·	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	図面			
	14	第 1 - 1 2	مئستغلا	出願時に提出されたもの	
		第 第	ページ/図*、	шми стещенос оч	付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第	ページ/図*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
	Г	配列妻又は関連するテーブル 配列妻に関する補充欄を参照	けること。		
з.	Γ	補正により、下記の書類が削除さ	れた。		
		厂 明細書 第			ページ
		「		I	頁
				·	ページ/図
		<ul><li>□ 配列表(具体的に記載するこ</li><li>□ 配列表に関連するテーブル(</li></ul>		-x - L)	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	, <del>文本</del> 中310日444 4	ου c /	
4.	Γ	この報告は、補充欄に示したよう えてされたものと認められるので			た補正が出願時における開示の範囲を超 成した。 (PCT規則 70. 2(c))
				^	<b>゚</b> ージ
					〔 <b>・・ジ</b> /図
		□ 図面 第 <u></u> □ 配列表(具体的に記載するこ	<i>b</i> )	^	(一シ) 図
		□ 配列表に関連するテーブル		-ること)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					•
* .	4. I	こ該当する場合、その用紙に"supe	erseded と記入	<b>、されることがある。</b>	

. 見解		
.` 新規性(N)	請求の範囲 <u>1-11</u>	_ <b>≉</b>
	請求の範囲	_ \$
· 進歩性(IS)	請求の範囲	_ 1
·	請求の範囲 1-11	_ #
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-11</u> 請求の範囲	_ 1 _ 1
. 文献及び説明(PCT規則	70. 7)	
文献1:JP 200	2-151487 A (東京エレクトロン株式会社)	•
2002.0	5. 24	٠
文献2:JP 200	3-133249 A (大日本スクリーン製造株式会社)	
2003.0	5. 09	
文献3:JP 200	3-209054 A (大日本スクリーン製造株式会社)	
2003.0	7. 25	
文献4:JP 200	2-299319 A (株式会社日立国際電気)	
2002. 1	0. 11	
文献 5: JP 200	2-151428 A (株式会社東芝)	
2002.0	5. 24	
, <u>-</u>	0410 A (シャープ株式会社) 1992. 01. 14	Ę
文献7:JP 8-2	13337 A (新日本無線株式会社)	
1996. 0	8. 20	
請求の範囲 1-11		
	に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-	- 7
	<ul><li>。熱電変換器の種類は当業者が適宜選択すべき事項にすき</li></ul>	

文献2-4には、降温手段としてのペルチェ素子が開示されている。 文献5-6には、複数種類のランプを用いることが開示されている。

文献7には、吸収板が開示されている。

を用いることが開示されている。

## 請求の範囲

[1] (補正後) 被処理体に400℃以上の温度で熱処理を施すための熱処理装置であって、

天井部に透過窓を有する処理容器と、

この処理容器内に設けられ、前記透過窓と対向するように被処理体を載置する載置台と、

前記処理容器の上方に設けられ、前記透過窓を通じて被処理体に熱線を照射することにより被処理体を加熱する複数の加熱ランプと、

前記載置台に設けられ、被処理体を少なくとも冷却可能なSiGeよりなる熱電変換器と、

を備えたことを特徴とする熱処理装置。

- [2] 前記熱電変換器の下側に、内部に熱媒体流路の形成された熱媒体ジャケットを設けたことを特徴とする請求項1記載の熱処理装置。
- [3] 前記熱電変換器は、被処理体の冷却時とは逆方向の電流が流されることで、被処理体を加熱するように構成されていることを特徴とする請求項1記載の熱処理装置。
- [4] 前記熱電変換器は、前記載置台上の複数のゾーンにそれぞれ対応して配置された複数の熱電変換素子を含み、

当該熱処理装置は、前記載置台上の各ゾーン別に熱電変換素子に流される電流 を制御する変換素子制御器を更に備えることを特徴とする請求項1記載の熱処理装 置。

- [5] 前記変換素子制御器は、前記熱電変換素子に間欠的に電流を流すように制御を 行うと共に、前記熱電変換素子に電流が流れていない期間に前記熱電変換素子の 起電力に基づいて当該熱電変換素子の温度を測定することを特徴とする請求項4記 載の熱処理装置。
- [6] 被処理体はシリコンウエハであり、

前記複数の加熱ランプは、主として紫外線を放射する紫外線放電ランプと、主として可視光線を放射するハロゲンランプとで構成されることを特徴とする請求項1記載の熱処理装置。

[7] 前記紫外線放電ランプの電力制御は、デューティ制御により行われることを特徴と する請求項6記載の熱処理装置。